

第25回パルプ技術セミナー参加募集

主催：紙パルプ技術協会

企画：パルプ技術委員会

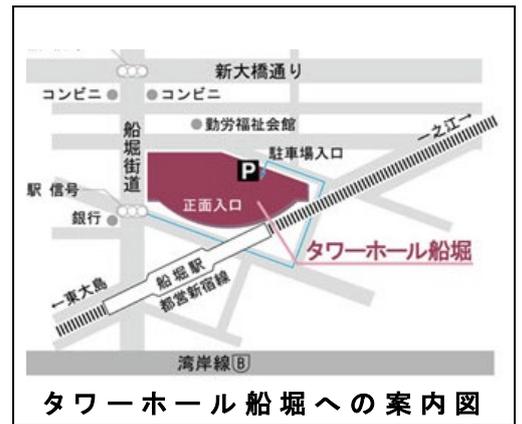
第25回パルプ技術セミナーを開催します。

本セミナーは各分野でご活躍の方を講師としてお迎えし、パルプの製造に携わる技術者、研究者を対象にした基礎講座です。会員の皆様の本セミナーへのご参加をお待ちしています。

開催日 平成31年5月16日(木)13:00 ~17日(金)15:35

会場 タワーホール船堀5階小ホール
(東京都江戸川区船堀4-1-1)

参加費、申込み期間については申込書をご覧ください。



タワーホール船堀への案内図

プログラム

【5月16日(木)】受付開始 12:00 会場 12:30

13:00-13:05	開会挨拶	パルプ技術委員長 日本製紙株式会社 執行役員	越智 隆
13:05-13:35	チップ市場需給動向	住友商事株式会社	大森 夏樹
13:35-14:20	世界のパルプ用植林状況—樹種決定経緯及び生産性向上の取り組み—(仮)	元海外産業植林センター	大淵 弘行
14:20-15:05	日本におけるパルプ技術の変遷	MIP コンサルタント事務所 代表	岩崎 誠
15:05-15:20	休憩
15:20-15:50	古紙の国際リサイクル	東アジア・ASEAN 経済研究センター	小島 道一
15:50-16:20	国内のDIPシステムについて	株式会社 IHI フォイトペーパーテクノロジー	後藤 隆徳
16:20-16:30	休憩
16:30-17:30	【特別講演】パルプ技術の発展における木材化学の貢献	筑波大学 教授	大井 洋
17:45-19:15	懇親会	2階 イベントホール 瑞雲	

【5月17日(金)】受付開始 9:00 開場 9:10

9:30-10:00	ブラジル/セニブラ社における晒工程の近代化	バルメット株式会社	山下 宏
10:00-10:30	漂白工程最適化制御システムの操業経験	日本製紙株式会社	池田 功介
10:30-11:15	晒工程での制御の変遷と今後	横河ソリューションサービス株式会社	森 芳立
11:15-12:45	昼食休憩
12:45-13:15	原質工程におけるピッチ問題解決のケミカルアプローチ	株式会社日新化学研究所	土井 亮輔
13:15-13:45	クラフトパルプ工程での生産性向上のための最新ソリューションの紹介	栗田工業株式会社	山本 英男
13:45-14:15	未晒工程におけるパルプ洗浄効果について	株式会社片山化学工業研究所	榎本 幸典
14:15-14:30	休憩
14:30-15:00	黒液濃縮設備の基礎と運転管理のポイント(仮)	住重プラントエンジニアリング株式会社	中村 宏平
15:00-15:30	ロータリーキルンの耐火物のトラブルとその要因について	美濃窯業株式会社 技術研究所	戸田 雅
15:30-15:35	閉会挨拶	紙パルプ技術協会 専務理事	宮西 孝則

(敬称略)